BJT (Bipolar Junction Transistor):

BJT içinde hem çoğunluk taşıyıcılar hem de azınlık taşıyıcıları görev yaptığı için Bipolar "çift kutuplu" denmektedir. Transistör ilk icat edildiğinde yarı iletken maddeler bir nokta olarak birbirlerine değerlerdi. Bu nedenle onlara "Nokta Değmeli Transistör"denirdi. Ama artık günümüzde transistörler bir tost görüntüsünde olup yarı iletkenler birbirlerine yüzey olarak yapışık şekilde üretilmektedir. Adındaki junction "yüzey birleşimli" ifadesi bundan dolayı gelmektedir.

İki tip BJT transistör vardır. Birisi NPN, diğeri PNP transistör. NPN transistör, N, P ve N tipi yarı iletkenlerden oluşmuştur. Daha kalın olan N maddesi kollektör (Collector), kollektöre göre daha ince olan N maddesi emitör (Emitter) ve çok ince olan "yaklaşık 0,002mm" P maddesi ise beyz (Base) olarak adlandırılır. PNP transistör ise daha kalın olan P maddesi kollektör (Collector), kollektöre göre daha ince olan P maddesi emitör (Emitter) ve çok ince olan "yaklaşık 0,002mm" N maddesi ise beyz (Base) den oluşur.

BJT transistörün çalışmasını taşıyıcının 1; püskürtülmesi (injection), 2; sürüklenmesi (diffusion) birleşme ve 3; toplanması (collection) olarak açıklayabiliriz.

1; Püskürtülme

NPN transistör içinde Elektronlar, emitör bölgesi içinde çoğunluk taşıyıcılarıdır. E-B bölgesine uygulanan doğru bayas ile, (Emitor N tipi madde, buraya V_{EE} bataryasının negatig ucu bağlanmış, Beyz P tipi madde ve buraya da V_{EE} bataryasının pozitif ucu bağlanmış.) elektronlar V_{EE} bataryasının negatif ucundan emitöre girerek beyze doğru püskürtülürler. Emitörden beyz bölgesine püskürtülen elektronlar, emitör akımını oluşturur ve I_E olarak adlandırılır.

2; Sürüklenme

Beyz bölgesin giren elektronlar burada azınlık taşıyıcısı oldukları için hareketleri bir sürüklenmedir. Beyz bölgesi çok ince olduğundan, emitörden beyze doğru püskürtülen elektronların ancak bir kısmı buradaki boşluklarla birleşir. Her boşluk-elektron birleşmesinden dolayı yeni bir boşluk oluşur. Böylece az miktarda elektron beyz bölgesinden $V_{\rm EE}$ bataryasının pozitif terminaline gider. Bu elektron akışı $I_{\rm B}$ beyz akımını oluşturur.

Beyz bölgesinin çok dar olduğunu, bu nedenle çok az boşluk-elektron birleşimi (recombination) oluştuğunu ve bu nedenle de beyz akımının çok küçük değerde olduğu belirtilmişti. Bu akım aynı zamanda kollektor kesim akımı (Collector Cut-Off current) I_{CO} olarak da adlandırılır.

3; Toplanma

Beyz bölgesinde boşluk-elektron birleşmesi yapamayan oldukça çok sayıdaki elektron beyz içinde pozitif biaslı kollektöre doğru sürüklenerek çekilirler. N tipi kollektör ters biaslı olduğu için buradaki elektronlar \mathbf{V}_{CC} bataryasının pozitif ucu tarafından çekilmiş ve kollektör içinde bolca boşluk oluşmuştur. İşte beyzden gelen elektronlar kollektördeki bu boşluklarla birleşir. Her birleşme sunucu açığa bir ektron

çıkar. Bu elektronlarda kollektör terminaline bağlı V_{CC} bataryasının pozitif ucu tarafından çekilerek toplanır. Beyz içinde sürüklenen elektronların kollektör tarafından çekilebilmesi için V_{CC} geriliminin, V_{EE} geriliminden daha büyük olması yada başka bir değişle kollektör deki pozitif gerilim değerinin beyz deki pozitif gerilim değerinden daha büyük olması gereklidir. ($V_{CC} > V_{EE}$) Bu şekilde oluşan akıma Kollektör Akımı, I_C denir.

İster bir anahtar, ister bir yükseltici, isterse de bir üreteç işlevi görsün, bütün transistörler elektrik direncinin değişmesine dayalı olarak çalışır. Transistörün collector (toplayıcı), base (taban) ve emiter (yayıcı) olarak üç bağlantısı (katmanı) vardır. Base akımı olamadığında collector ile emiter arasındaki direnç o kadar yüksektir ki bu iki bağlantı arasında hemen hemen hiçbir akım geçemez. Ama base bağlantısında küçük bir akım aktarıldığında collector ile emiter arasındaki dirençte çok büyük azalma olur. Dolayısıyla emiter ile collector arasından akım geçebilir. Böylece transistör küçük bir akımın yardımıyla büyük bir akımı denetleyebilir. Transistör bir anahtar olarak kullanıldığı zaman, base bağlantısına küçük bir akımı verildiğinde güçlü bir elektrik akımının devresini tamamlamasına izin verir. Bir yükseltici yada bir üreteç olarak kullanıldığı zaman zayıf bir sinyali güçlendirir. Zayıf sinyal küçük bir elektrik akımı biçiminde base'e uygulanır. Bu, collector'den emiter'e büyük bir akımın geçmesine izin verir. Böylece güçlü bir sinyal üretilmiş olur.

PNP transistör içinde çoğunluk taşıyıcısı boşluklardır. Bağlanan bataryaların kutupları ters, akım yönleri de ters dir. Yani NPN bir transistörde beyz emitöre göre pozitif, kollektöre göre negatif, kollektör ise hem base hem de emitöre göre pozitif olur. Akım yönleri ise kollektörden içeri doğru, beyz den içeri doğru ve emitörden dışarı doğrudur. PNP bir transistör de beyz emitöre göre negatif, kollektöre göre pozitif, kollektör ise hem base hem de emitöre gore daha negatif olur. Akım yönleri ise kollektörden dışarı doğru, beyz den dışarı doğru ve emitörden içeri doğrudur. Yani transistör üzerinden geçen akımın denklemi IE=IC+IB'dir.

MOSFET:

Yapısal olarak mükemmelleştirilmek istenen transistör araştırmalarıyla Fet ve Mosfet diye tabir edilen yeni yarı ileten anahtarlama elemanları yapılmıştır. Bunlar transistörün eksik olarak görülen yönlerini kapatmak için geliştirilmiştir. MOSFET yüksek hızlı ve yüksek akımlarda çalışabilen bir transistör türüdür. MOSFET in anlamı, Metal Oksit Alan Etkili Transistör (Metal Oxide Field Effect Transistor) yada Geçidi Yalıtılmış Alan etkili Transistör (Isolated Gate Field Effect Transistor) dür. Kısaca, MOSFET, IGFET yada Surface Field Effect Transistör de denir.

MOSFET' de drain ile source arasındaki bölge üzerine silikon dioksit ve onun üzerine de gate elektrodu (metal plaka) konularak yapılmıştır. Böylece gate metal elektrodu ile drain ve source arasına bir yalıtkan konulmuş olur. Buradaki yalıkan silikon dioksit dir. Bütün oksitler iyi birer yalıtkandır. Metal oksit ve yarı iletken ile bir Gate oluşturur ve MOSFET adının oluşmasını sağlar. Gate yalıtkanı çok incedir. Bu yalıtkan yüzünden gate akımı neredeyse hiç yoktur ve giriş empedansı çok yüksektir. Tipik olarak gate akımı 10 -14 A (0,01piko amper) ve 10 -14 ohm (10.000 Giga ohm) 'dur. Ayrıca gate geriliminin sınırlı olmaması MOSFET' de iki durumda çalışma olanağı sağlar. Bunlar "Arttırılmış - Enhancement" ve "Azaltıcı - Depletion" çalışma şekilleridir. Enhancemen MOSFET' ler uygun şekilde bayslanmadığı sürece üzerlerinden akım akmaz. Çünkü gate bayasının sıfır olması ile drain - source arasında iki tane arka arkaya bağlanmış PN eklemi vardır. Drain - Source voltajı ne değerde olursa olsun drain akımı akmaz. Depletion tipi MOSFET' lerde ise depletion tiplerinin tam tersidir. Bu tip MOSFET' ler normalde "ON" tipi MOSFET' lerdir. Gate uygun şekilde bayslanmadığı sürece akım geçirirler. MOSFET, girişinde hiç güç harcamadığı için ve drain – source arası tam olarak "ON" yapıldığında üzerinde çok az güç harcar. Bu nedenle içinde çok sayıda transistör olması istenen entegre devrelerin vazgeçilmez parçalarıdır.

DENEYİN YAPILIŞI:

Masa üzerindeki elemanları ve ölçüm aletlerini inceledikten ve gerekli bilgileri aldıktan sonra şekil 2' de belirtilen devreyi kurduk. Devredeki değişken güç kaynağının düşük akımlarda problem çıkarmasından dolayı onu da değişmez güç kaynağına bağladık. Bir tane voltmetremizin olmasından dolayı voltmetremizi transistörün B-E uçları arasına bağlayıp değişken dirençte oynamalar yaparak I_C ve V_{BE} için ampermetre ve voltmetrede gözlenen on tane değeri kaydettik. Böylece Ek-A' nın birinci bölümünü oluşturmuş olduk. Bu işlemi bitirdikten sonra voltmetereyi R_2 direncinin uçlarına paralel bağladık ve tekrar ampermetre ve voltmetredeki değerleri okuyup onbeş tanesini kaydettik. Voltmetreden okuduğumuz değeri R_2 direncinin değeri olan 10k?' a bölerek I_B ' nin değerlerini bulduk. $I_C = \beta_F$. I_B eşitliğinden β_F değerlerini bulduk ve Ek-A' nın ikinci bölümünü de olusturduk.

Sonra transistörü ksimde çalıştırmak için devrenin sağ tarafına R_3 direncini ekledik böylece V_{BC} ' nin pozitif olmasını sağlayarak transistörün kesimde çalışmasını sağladık. Daha sonra da transistörü doyma da çalıştırıp Ek-B' yi yazdık. Doymada bulduğumuz β_F ' i (10,2) ileri yönde çalışmadaki β_F (425) ile karşılaştırdığımızda doymadaki β_F ' nin çok daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi doymada I_B ' den daha fazla akım geçmesidir.transistörün base ucu bir musluk vanası gibi düşünülebilir. I_B ' den geçen az bir akım diğerlerinden yüksek miktarda akım geçmesini sağlar. Bu yüzden doymadaki ile ileri yönde çalışma β_F ' leri arasında oran farkı vardır.

Bundan sonra ise düzenekte transistörün kollektör ve emektörünün yerini değiştirerek ters yönde çalıştırdık. Ek-C ' de istenen ölçümleri aldık ve β_r değerlerini belirledik. Burada baktığımızda β_r değerleri β_F değerlerine göre çok küçük değerler almakta, bunun nedeni ise transistörün ters bağlanmasından ötürü I_C ve I_E ' nin akımlarında azalma olması çünkü, transistörün kollarından çıkan akımlar belli bir değere kadar devredeki güç kaynaklarının etkisinde kalmaktadır, o değer aşıldıktan sonra I_C ' nin ve V_{R2} ' nin değerlerinde artış tesbit ettik. Bu nedenle β_F β_r 'den daha büyüktür.

| ${f V}_{f BE}$ | I_{C} | |
|----------------|---------|--|
| 0,6284mV | 2,2mA | |

| 0,645mV | 3,41 mA | |
|-----------|-----------|--|
| 0,652 mV | 4,47 mA | |
| 0,665 mV | 7,2 mA | |
| 0,688 mV | 16,6 mA | |
| 0,723 mV | 108,2 mA | |
| 0,6752 mV | 19,89 mA | |
| 0,731 mV | 108,0 mA | |
| 0,727 mV | 108,37 mA | |
| 0,734 mV | 109,31 mA | |

Ek-A 1

| $ m V_{R2}$ | I_{C} | I_{B} | $eta_{ m F}$ | |
|-------------|-----------|------------------|--------------|--|
| 51,24 mV | 2,2 mA | 5,124 μΑ | 429 | |
| 57,55 mV | 2,44 mA | 5,755μΑ | 423 | |
| 64,92 mV | 2,75 mA | 6,492μΑ | 423 | |
| 68,158 mV | 2,88 mA | 6,8158μΑ | 423 | |
| 74,594 mV | 3,16 mA | 7,4594μΑ | 422 | |
| 90,449 mV | 3,83 mA | 9,0449μΑ | 423 | |
| 107,842 mV | 4,58 mA | 10,7842μΑ | 423 | |
| 130,309 mV | 6,34 mA | 13,0304μΑ | 424 | |
| 210,83 mV | 8,88 mA | 21,08μΑ | 486 | |
| 1,45V | 65 mA | 145μΑ | 421 | |
| 2,5V | 67,81 mA | 250μΑ | 448 | |
| 3,35V | 97,12 mA | 335μΑ | 351 | |
| 4,29V | 105,42 mA | 429μΑ | 245 | |

Ek-A 2

| $oxed{V_{BE}} oxed{I_B} oxed{I_C} oxed{V_{CE}}$ | |
|---|--|
|---|--|

| Kesim | 0 | 5,8μΑ | 0 | 5V |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| Doyma | 0,66V | 431μΑ | 4,42mA | 0,185V |

Ek-B

| $ m V_{R2}$ | I_B | $I_{\rm C}$ | $\beta_{\rm r}$ |
|-------------|----------|-------------|-----------------|
| 52,630mV | 5,263μΑ | 0,03mA | 5,7 |
| 58,863mV | 5,8863μΑ | 0,04mA | 6,79 |
| 0,531V | 53,1μΑ | 0,42mA | 7,9 |
| 0,322V | 32,2μΑ | 0,24mA | 7,45 |
| 0,416V | 41,6μΑ | 0,32mA | 7,69 |
| 4,34V | 434μΑ | 4,43mA | 10,2 |
| 4,2V | 420μΑ | 4,26mA | 10,14 |
| 0,626V | 62,6μΑ | 0,51mA | 8,14 |
| 0,798V | 79,8μΑ | 0,67mA | 8,39 |
| 0,993V | 99,3μΑ | 0,89mA | 8,96 |

Ek-C